



POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wydział Chemiczny

DYPLOM

UKOŃCZENIA STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani

Aleksandra Katarzyna Kowalska

urodzona

22 listopada 2001 roku, Warszawa

ukończyła studia na poziomie

pierwszego stopnia

w formie

stacjonarnej

na kierunku

Technologia chemiczna

w specjalności

—

—

o profilu kształcenia

ogólnoakademickim

przyporządkowane dyscyplinie naukowej

inżynieria chemiczna

z wynikiem

ponad dobrym

i uzyskała w dniu

1 lutego 2024 roku

tytuł zawodowy

inżyniera

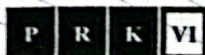
prof. dr hab. inż. Włodzisław Włodarczyk

(Dziekan Wydziału)

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

prorektor
(Rektor Politechniki Warszawskiej)

Warszawa, dnia 9 lutego 2024 roku



Kwalifikacja pełna na poziomie
szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji

AA 0056448

Nr dyplomu 121619